

日本アイ・ビー・エム

宇野 桂

日本アイ・ビー・エム

松家 英雄

東京理科大学 理工学部 正員 ○大林 成行

1. まえがき 従来、解析・評価・設計を支援するシステムは問題解決型の専用システムとして開発される場合が多くかった。そのために、①専用システム間の連絡が必要があるために、入力データを再編成しなければならない。②準備段階を含めて結果を得るまでに時間と労力が必要であった。このような問題を解決するためには、最近では従来とは違ったシステム外志向されはじめた。すなはち、システム自体がより積極的に計画・設計情報の管理を行い、ダイナミックな要求に応えるデータベース志向型システムがそれである。筆者らは、このような背景から、土木計画・設計全般にわたって、多目的な使用に耐えうるデータベースを備えた対話型計画・設計支援システムの開発を目指していきたい。システム全体の構想は土木における計画から設計全般につけての問題向けサポートシステムの開発が容易にできるようにCADシステムの核を提供しようとすることである。ここで、全体システムの中でも、土木景観の要因抽出支援システムについて述べる。

2. システムの構成 システムのハード構成は図1に示すとおりであり、このようなハード構成のもとで移動するシステムの概念モデルは図2のとおりである。

3. データモデルの管理

データモデルとは対象とする情報をコンピュータ内部で論理的に表現したもので、対象の種類により、形状モデル、相似モデル、記号モデルが考えられる。今、計画行為を考えると、機能を設定すると同時に機能を発揮する実体の形と寸法を決定するものであるから、これらの3つのモデルの中で形状モデルが中心になる。形状モデルは①地形情報、計画構造物の形状などを正確に統一的に表現できること。②計画プロセスに従って、手軽にしかもダイナミックに形状を定義・修正できること。③解析・評価あるいは図化などの応用プログラムと容易に連絡できること。④ユーザーにとって明解な論理的表現であること。などの点が要求される。本システムでは、これらの要求を満足するためには正準幾何モデルを提案していく。このモデルは関係型式(Relational Model)の型式で表現したものである。関係型式は2次元のアレイの形をしており、非常にわかりやすい特長をもつ。

4. 外部表現の管理 グラフィックスは設計者とデータベース間の重要な橋渡しの役目をもつ。本システムは図3に示すように、多くのグラフィック装置を管理制御していく。

图形入力方法としては現在3つの方法がサポートされていく。すなはち、①ネットワーク状のデータを座標値に直して入力する方法。②土地利用図に代表されるような2次元領域を対象としたデータの入力方法。③曲面形状データの入力方法。であ

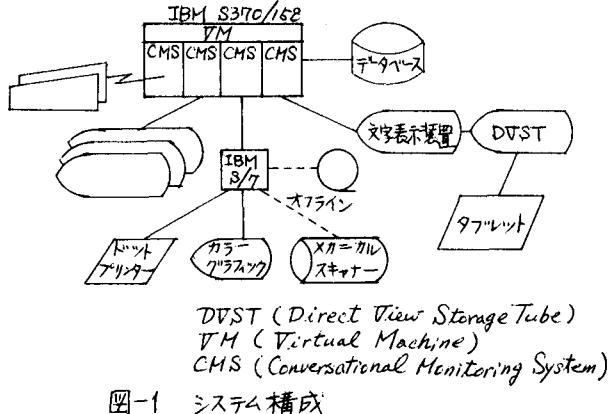


図-1 システム構成

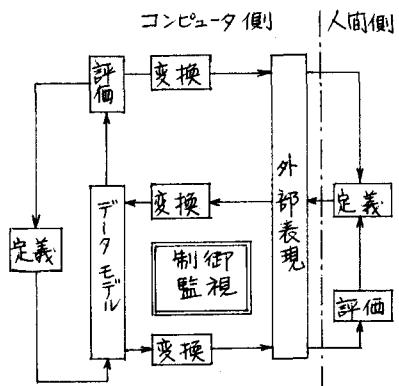


図-2 システムの概念モデル

る。一方、図形出力はベクター方式とラスター方式の2種類がサポートされており、前者はDUST（図1参照）やプロッターに線画の形で出力する場合で、後者はカラー映像表示装置やドットプリンタに点の配列として点画を出力する場合である。本システムはこれらの出力装置に対して標準作画ルーチンを提供している。標準作画ルーチンは正準幾何モデルから図形情報を変換するものである。

5. 景観評価サブシステム 景観の評価と規定する

基本的原因、すなわち、景観評価規定要因はデータベース内に格納された対象地域の形状情報と計画構造物情報から分析・抽出が行われる。図4は景観評価規定要因モジュールと抽出手順を示したものである。

要因の分析・抽出については、ラインプリンタを用いた点画と「ラフィックス装置」を主体とした線画と点画の3通りが用意されている。処理結果は要因そのものの大きさを示す数値（たとえば、角度、高さ、距離など）で抽出されるため、線画の場合には直角あるいは水平に断面をとった断面曲線を斜軸投影の形で、対象地域内全体の要因の分布状況を視覚的に認知できるように、外部表示されており、図-3

一方、点画の場合は分析結果の数値が階級分類して出力される。階級分類は、要因分析結果によって、その数、中が異なってくるので対話的に求められるようにしてある。ラインプリンタ出力の場合には各階級に従って各点の記号化を行い、数値地図（Digital Map）として点画をつくす。カラーの点の場合は各階級ごとにR、G、B・要素の濃度レベル（最大16レベル）を定義することによって好みの色彩を決めることができる。

また一方、規則正しいグリッド上のメッシュデータをとくままでカラーグラフィックスに出力するとスクリーン上でのピクセルの全てを塗りつぶすことなどができない。そのため、ピクセル単位に対応する新しいグリッド点を発生し、その点の標高を補間して評価することになる。平面投影の場合には、これでよいか、一般的の投影になると必ずしもこの方式ではピクセルを塗りつぶすことができるとは限らない。ここでは、スクリーン上のピクセルから逆投影を行なって、曲面上の点に対応づけてある。

この方法は隠線消去を同時に行なうとし、また、要因の1つでもある可視・不可視の解析、日照時間の解析、影の解析などに利用して有効である。

6. あとがき ここに示したシステムは、さらに、景観の評価作業も含めた土木景観の総合支援システムとして鋭意レベルアップが行われている。

参考文献：佐野、宇野；建築計画におけるCADシステム、シミュレーション技術研究会、1979.2

大林成行；景観構造分析、土木設計システム協会、1976.12

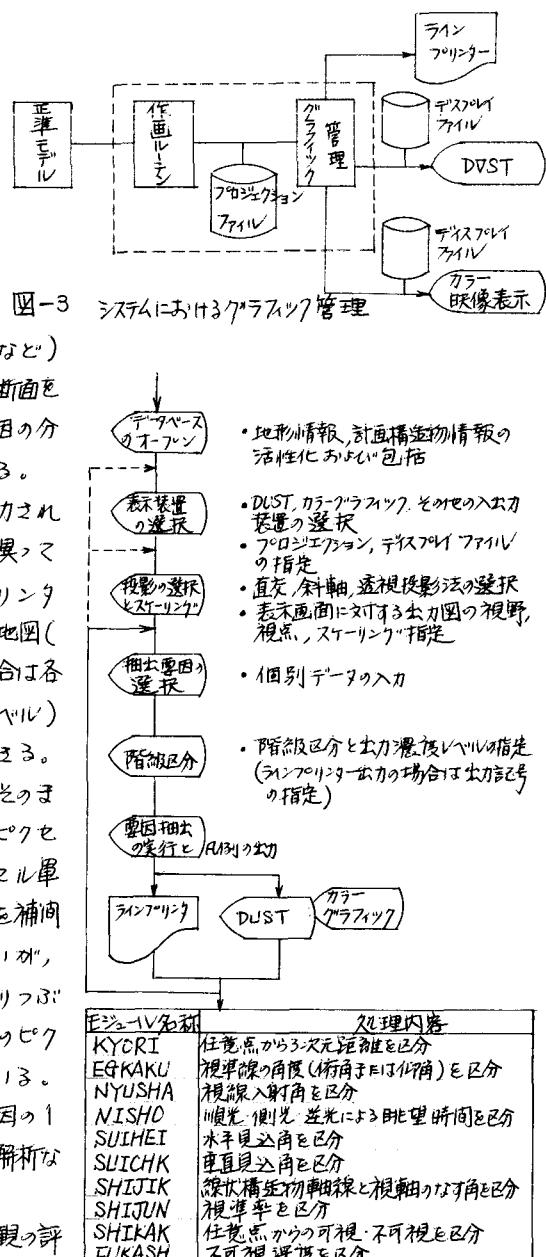


図-4 景観評価規定要因モジュール
と抽出手順